

平成 27 年 3 月吉日

「脳神経領域におけるエンボスフィア®の適正使用に関する講習会」のご案内

日本化薬株式会社

謹啓 時下、先生におかれましては益々ご清祥のことお慶び申し上げます。

弊社は 2014 年 1 月 30 日に 2 種類のマイクロスフィア製材（ヘパスフィア・エンボスフィア）を発売いたしましたが、当局からの指示により、脳神経領域における使用を 2014 年 5 月 13 日より休止させていただいております。

この度、脳神経領域の使用に関して添付文書が改訂され、日本脳神経血管内治療学会、日本脳神経外科学会及び日本 IVR 学会により策定された「脳神経領域におけるエンボスフィア・ヘパスフィアの適正使用に係る体制等の要件」が告示されました。

本製材の使用にあたっては、この関係学会の定める本品の「エンボスフィアヘパスフィアの適正使用に係る体制等の要件」を満たすこと及び、承認条件に企業の行う講習会の受講が示されています。

以上のことから、第 7 回 SIRCHS 研究会にて、「脳神経領域におけるエンボスフィアの適正使用に関する講習会」を開催させていただき運びとなりました。

ご多用のところ恐縮ではございますが、ご参集賜りますよう何卒よろしくお願い申し上げます。

敬 白

記

会 名： 脳神経領域におけるエンボスフィアの適正使用に関する講習会

日 時： 平成 27 年 4 月 17 日（金曜日） 18 時 05 分～18 時 30 分

場 所： メルパルク横浜

司 会： 安陪 等思 先生（久留米大学医学部放射線医学講座 教授）

講 師： 清末 一路 先生（大分大学医学部附属病院 放射線部 准教授）

内 容： 脳神経領域におけるエンボスフィア使用における注意点

第 7 回 SIRCHS 研究会

日時：平成 27 年 4 月 17 日（金） 18:00～20:00

会場：メルパルク横浜 〒231-0023 横浜市中区山下町 16

当番世話人：高山 勝年先生（医真会八尾総合病院 放射線科・脳血管内治療科）

研究会ホームページ：<http://www.sirchs.jp/>

ご注意：

* 本講習会は途中入退出ができません。18 時 00 分までにご来場をお願いいたします。

なお、本講習会のご参加に対する事前の申し込みは不要です。

* エンボスフィア製材のご使用にあたっては、本講習会の受講と共に、脳神経領域におけるエンボスフィア・ヘパスフィアの適正使用に係る体制等の要件記載の術者要件、施設要件、及び実施要件を満たすことが必要となります。

共催：第 7 回 SIRCHS 研究会
日本化薬株式会社